Partial English Translation of Reference 1 (JP 63-15407)

[claim]

A method for manufacturing a laminated ceramic capacitor, characterized by comprising;

a step of forming a green sheet which comprises at least an organic binder and a plasticizer in a ceramic dielectric material containing a lead compound as a main component,

a step of forming a multi-layer by printing an electrode pattern with a paste composition containing copper oxide as a main component on the green sheet, and laminating desired number of green sheets on which an electrode pattern other than said green sheet has already been formed, or by repeating a step of printing an electrode pattern with the copper oxide paste on said green sheet, a step of newly laminating the green sheet, and then a step of printing an electrode pattern with the copper oxide paste on it,

a step of treating thermally the multilayer at a sufficient temperature so that the organic binder in the multilayer decomposes and releases in the air, and then

a step of reducing and thermally treating the treated multilayer at the temperature between 300°C and 500°C in an atmosphere of a mixture of hydrogen and nitrogen,

a step of sintering the reduced multilayer in a nitrogen atmosphere containing oxygen of 100ppm or less, and

a step of forming an external terminal electrodes.

THIS PAGE BLANK (USFILE)

BEST AVAILABLE CODY

[lines 6-9 of the right lower column of page 1]

The present invention relates to a method for manufacturing chip components, effective for miniaturization and weight reduction, which are surface-mounted on a circuit board, especially among them, a laminated ceramic capacitor often used.

[lines 1-14 of the left lower column of page 3]

This slurry was formed into a layer on an organic film by a doctor-blade method to prepare a green sheet. After the green sheet was dried, a dried green sheet had a thickness of about $40\mu m$. A continuously operated system was used for forming the layer, drying the green sheet, and punching the dried green sheet with an optional size. A conductive paste was used, which was formed by preparing an inorganic component by adding 20wt% of the same powder as said dielectric material to a copper oxide (with the average particle diameter of 1.0 mm) in order to improve its adhesive strength, adding a vehicle formed by dissolving an organic binder, polybutylmethacrylate (PBMA), into terpineol, and kneading them by a three-role mill so as to become appropriately viscous. This conductive paste was screen-printed on said processed green sheet to form an electrode pattern.

[lines 10-16 of the right upper column of page 4]

According to the manufacturing method of the present invention as described above, a lead compound with extremely excellent dielectric properties and high reliability can be used as a dielectric material, and a laminated ceramic capacitor comprising a copper electrode

THIS PAGE BLANK (USPTO)

with excellent metallizability and high reliability can be obtained by achieving each step of binder-removing, reducing and calcining under such conditions as described above.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-15407

⑤Int.Cl.¹

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和63年(1988) 1月22日

H 01 G 4/30

L-6751-5E 7435-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭61-160001

②出 願 昭61(1986)7月8日

切発 明 者 中 谷 誠 一 切出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

阴 相 . \$

1. 発明の名称

積層セラミックコンデンサの製造方法

2. 特許請求の範囲

鉛化合物を主成分とするセラミック誘電体材料 に少なくとも有機パインダ、可塑剤を含む生シー トを作製する工程と、前記生シート上に酸化第二 網を主成分とするペースト組成物で電極パターン を印刷し、前記生シートとは別の電極パターン形 生済生シートを所望の枚数積層して多層化するか、 もしくは、前記生シート上に前記酸化第二銅ペー ストで電極パターンの印刷の後、新たに生シート を積層し、さらにその上に前記酸化第二銅ペース トで電極パターンを印刷する方法をくり返えし行 ない多層化する工程と、前記多層体を空気中で多 層体内部の有機パインダが分解・飛散するに充分 な温度で熱処理を行う工程と、しかる後水素と窒 衆の混合ガス雰囲気中で 300~ 500 にの間の温度 で選元熱処理を行う工程と、さらに前記還元济多 **岡体を100ρρ□以下の酸素を含む窒素雰囲気中で焼**

結させる工程と、さらに外部端子電極を成形する 工程よりなることを特徴とする積層セラミックコ ンデンサの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、電子機器の小型軽量化のために有効な、回路基板に面実装するチップ部品、中でも特に多く利用される積層セラミックコンデンサの製造方法に関するものである。

従来の技術

積層セラミックコンデンサの内部電極に用いられる金属材料は主に貴金属が利用されている。それらは、Pt、Pd、Au、Ag、やこれらの合金の形度、用いられる。そして使用する誘電対の旋結温度に対したのを選定して利用される。一般に積層コンデンサに利用される内部電極のコストに占める割合いは、非常に高く、低コストルなものに対しておのずとその内部電極の低コストルなものの選択という取り組みが中心に行なわれて来た。そして上記したPt、Pd、Au、Ag、の中で最も安価

で高い源電率を有するAg電極の利用のため、新たな誘電体材料の開発が進められた。具体的には、 従来利用されてきた Balio 知成物ではその焼成 温度が高いため、内部電極にはPdが用いられた。 しかしPdは、コスト、比重の面で不利であり上記 のAgの利用が望まれるが、Agは融点が 960でと低いため誘電材料の焼成温度をそれ以下にする必要 があり、ただちに、Agに置き換えることは困難で

そこでPdとAgの二元系合金が全率固溶であることを利用しせラミック誘電体の焼成温度の低下に応じてAgの使用量を増加していく方法がとられた。この方法によりPdの使用量を減少させることができ、合せて、Pdの酸化還元にともなうクラックや、デラミネーションの発生の抑制に対して役立つものであった。そしてAg 100%を使用出来る誘電体材料も各方面の権力的な活動の結果、多くの開発事例が発表されるに至った。

例えば、内海他:電子通信学会 CPM83~40 (1983)、

PbO+αMe→Pb+MeαO (Me:別の金属)の反応が起り、金属化したPbを含むコンデンサとなりコンデンサとしての機能が発揮出来なくなる。したがって、遅電材料にNiなどの平金属を用いる場合、誘電材料としては熱力学的に安定で、Niと酸化・還元反応を起こさない材料から選ばなければなら

そこで、近年注目を集めているのが、卑金属材料を用いる方法である。卑金属材料の代表としては、Ni及びCuが主なもので低コストであるばかりでなく、マイグレーション性などの良好であり、 今後増々使用が拡大されるであろうと思われる。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、卑金属を用いる方法もいくつかの問題点を有している。それは、第1に焼成のの条件が複雑である点である。つまり、Ni などの取ればの取れば改せな雰囲気中で焼成の取なければ改化されてしまいは極として作用し得なングを加える。一方、コンデンサ材料内部の有機バイングを受いない。 が卑金まするためには、いなんかの酸素が必必である。もしバインダ除去が充分でなければバ

ない。

問題点を解決するための手段

作用

本発明は、電極材料の出発原料に酸化銅を用いること、及び製造工程条件を下記のように構成することで内部電極Cuで、誘電率などの電気特性に富む鉛化合物誘電体材料を用いることを可能にするものである。以下に本発明の作用を詳しく述べ

400 c ~ 500 c の温度で10%の水素を含む窒素ガス雰囲気で還元処理を行なった所、酸化第二調は還元され金属銅となった。還元温度は、 250 c 以下では銅の還元反応が起こらなかった。また、約600 c 以下では、使用する誘電体材料中の鉛化合物が還元されてしまう。そして最後に焼成工程は、窒素などの中性雰囲気で行うことによって金属銅の焼成及び誘電体の焼結が起こるものである。以下にその実施例を示す。

実施例

Æ.

以下に本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法の一実施例について、図面を参照しながら 説明する。

まず本発明にかかる誘電体材料は、Pb(Mg・/3、Nb・/3) O s をベースとした TAMゼラミックス社製、誘電材料(Y5U153U) を使用した。平均粒径は、 1.5μmで誘電体は、 Y5U相当のものである。焼成は、 950℃-3hrs である。この誘電材料を無機成分として、有機バイングにはプチラール樹脂、可塑剤としてデーnープチルフタレート、溶剤としてトルエンとイソプロピルアルコールの混合液(30対70重量比)を次表の通りの組成で混合し、スラリーとした。

(麦)

無機成分	1	0	0 部
プチラール樹脂		ż	5 ab
デー nープチルフタレート			5 a b
トルエン/イソプロビルアルコール		4	o ab

このスラリーをドクタープレード法で、有機フ ィルム上に造膜し、グリーンシートとした。乾燥 後のグリーンシート厚みは約40μmであった。こ <u>の時遺膜から乾燥、仕意の寸法での打抜きを連続</u> 的に行うシステムを使用した。次に導体ペースト は、改化第二銅扮 (平均粒径 1.0 μm) に接着強 度を向上させるため、前記誘電体材料と同一の初 対を20Wt%加えたものを無機成分とし、有機バイ ンダであるポリプチルメタアクリレート (PBNA) をターピネオールに溶かしたピヒクルを加え三段 ロールにより適度な粘度になるよう混練したもの <u>を用いた。この</u>導体ペーストを前記加工済のグリ ーンシート上にスクリーン印刷して電極パターン を形成した。同様にして作製した電極形成済グリ ーンシートを対向電極として構成されるように所 望の枚数積層し、熱プレスで80 で-120 kg/cfの圧 力で張り合わせた。そして所定の寸法に切断する。 これにより、第1団に示すようなグリーンシート 積層対が形成される。次にこの末焼成グリーンシ ートのバインダ除去を行う。本発明に使用したグ

リーンシート材料中の有機バイング及び導体ペー スト中の有機パインダは、それぞれプチラール、 PBMAである。従って、空気中の熱処理で分解除去 を行うためには、約 400で以上の温度でなければ ならない。従って本実施例では 450℃の温度で10 セノhrの昇温スピードで脱パインダを行なった。 尚、脱パインダ温度は、パインダが分解する温度 以上であれば良いのであるが必要以上に高温で熱 処理を行うと酸化第二銅の誘電材料への不必要な 拡散が起るため、約 600で以下が望ましい。また 脱バイ温度の決定は、あらかじめ有機バインタの 熱分析の結果に基づいて行なわれるもので、バイ ンダ除去工程の後も残存カーボン量の分析を実施 し、充分なパインダ除去が行われたことを確認し た。本脱バインダ工程の温度プロファイルの概略 を第2図に示す。次に、還元工程であるが、 120 mm 中のアルミナ炉芯管を用いた管状炉内に前記の 脱バインダ済の積層体を挿入し、窒素ガスを 1.0 ℓ/分、水素ガスを 0.2ℓ/分の流量で流入させ、 望元温度は 200℃、 300℃、 400℃、 500℃、

特開昭63-15407(4)

600℃、 700℃の各温度で1時間保持し、冷却の 後取り出すものである。金属銅への還元は、 200 て以外はほぼ起っており、 300ででは若干内部が 黒く、酸化第二銅の存在を示している。このこと から、還元が充分であるとは言えない。また 600 ℃以上の温度では誘電材料が灰色を呈しており、 Pbに選元されたことを示している。以上の結果か ら還元工程は、 300~ 500℃の間が適しており厳 密には 400~ 500℃が最適である。この還元工程 のプロファイルの一例を第3図に示す。次に焼成 工程は還元工程と同じ管状炉を用いて行なった。 雰囲気は純窒素で、内部残存酸素量は、Oz濃度 計の計測では、1~2ppm であった。また温度プ ロファイルを第4図に示す。この条件下で前記の 還元済の多層体を焼成した。以上のようにして作 製された積層セラミックコンデンサに外部端子を 取り出すための電極、いわゆる外部電極(金属鋼 ベースト塗付け)を設けて、コンデンサとしての 評価を行なった。その結果、みかけの誘電対が約 6000、 逸縁抵抗が

マイグレーション性の良さ、低コストの利点を充分に発揮出来るものであり、極めて効果的な発明 である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の製造方法によって作製されたグリーンシートによる積層セラミックコンデンサを示す構成図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ、本発明の製造方法の脱バインダ工程、選元工程、焼成工程の温度プロファイルの一例を示すグラフである。

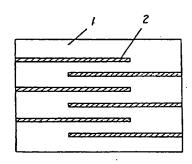
1 ······ 鉛化合物誘電対材料、 2 ······ 内部電極。 代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名 3.5×10¹² Ω・ca、 tan δ が 2.5%であり、コンデンサとして実用上充分な値を示した。また内部の切断面の観察においてもクラックや・デラミネーションが無いものであった。これは、空気中で脱バイングが充分に行なえるので焼成時に気泡の発生がないからと考えられる。また耐湿性や、マイグレーション性についても同様に実用上充分なものであった。

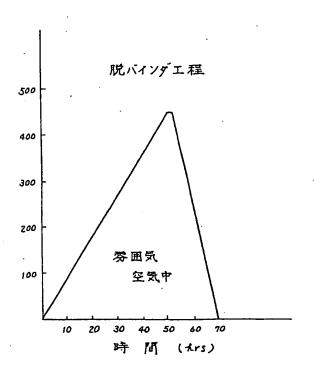
発明の効果

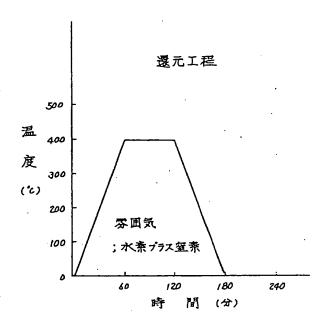
以上述べたように本発明の製造方法によれば、 極めて誘電特性に優れ、信頼性の高い鉛化合物を 誘電材料として使用出来るばかりでなく、脱バイング、還元、焼成の各工程を前記のような構成条件で作製することでメタライズ性に優れた信頼性 の高い、銅電極による積層セラミックコンデンサ が得られるものである。つまり、鉛化合物を用い た誘電体は一般に、誘電性に優れ、低温で焼成が 出来るので、極めて量産に適した誘電材料である。 また、本発明の製造方法によって得られる銅メタ ライズコンデンサは、Cuのもつ導電抵抗の低さ、

> 1 ··· 鉛化合物誘電体材料 2 ··· 内部電極

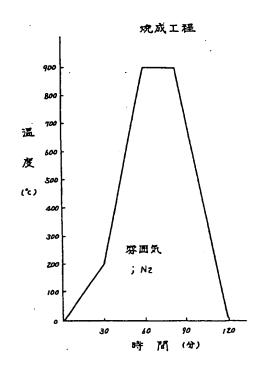
郭 1 図







4 E



THIS PAGE BLANK (USPTO)